日本国特許庁 JAPAÑ PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されてる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed the this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月20日

出願番号 pplication Number:

特願2003-078751

ST. 10/C]:

[JP2003-078751]

願 人

plicant(s):

日鉱金属加工株式会社

华 C Ja

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月 7日

今井康



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

【書類名】

特許願

【整理番号】

F15-0203

【提出日】

平成15年 3月20日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C22C 09/00

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県 高座郡 寒川町 倉見三番地 日鉱金属株式

会社 倉見工場内

【氏名】

泉 千尋

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県 高座郡 寒川町 倉見三番地 日鉱金属株式

会社 倉見工場内

【氏名】

波多野 隆紹

【特許出願人】

【識別番号】

397027134

【氏名又は名称】 日鉱金属株式会社

【代表者】

大木 和雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035530

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】導電性に優れるチタン銅及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Tiを2.5~4.5mass%含有し、残部Cuおよび不可避的不純物からなる銅合金であり、導電率が16%IACS以上、0.2%耐力が800MPa以上であることを特徴とする、高強度で導電性に優れるチタン銅。

【請求項2】 $Ti & 2.5 \sim 4.5 mass \%含有し、残部Cuおよび不可避的不純物からなる銅合金であり、圧延方向に直角な断面で観察されるCu <math>-Ti$ 金属間化合物相の面積率(以下S(%)とする)およびTi含有量(以下 [Ti](mass%)とする)が、S(%) $\geq 8.1 \times [Ti]$ (mass%)-17.7なる関係にあることを特徴とする、請求項1に記載の高強度で導電性に優れるチタン銅。

【請求項3】 鋳塊の熱間圧延、冷間圧延、溶体化処理、冷間圧延、時効処理を順次行なうチタン銅の製造方法において、①時効前の冷間圧延加工度を15%以上、②時効温度を350℃以上、450℃以下、③時効時間を5h以上、20h以下、④時効後の時効温度から300℃までの平均冷却速度を50℃/h以下、とすることを特徴とする、請求項1および2に記載の高強度で導電性に優れるチタン銅の製造方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、導電性に優れるチタン銅に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】

電子機器の小型化、軽量化に伴ない、コネクタ等の電気・電子部品の小型化、 軽量化が進んでいる。コネクタが、薄肉化、狭ピッチ化するとコンタクトの断面 積は減少するため、断面積減少による接圧と導電性の低下を補うためには、コン タクトに用いられる金属材料には、高い強度と導電率が要求される。 高強度の銅合金として、近年、時効硬化型の銅合金の使用量が増加している。 溶体化処理された過飽和固溶体を時効処理することにより、微細な析出物を合金 中に均一に分散させ、合金の強度を高めている。

[0003]

時効硬化型銅合金のなかでも、JIS C1990に代表されるTiを含有する銅合金(以下、チタン銅)は、高い機械的強度と優れた曲げ加工性を有するため、電子機器の各種端子、コネクタとして広く使用されている。

チタン銅と同じく時効硬化型の高強度銅合金として高ベリリウム銅(JIS C1720)がある。チタン銅は、高ベリリウム銅と比較して、強度は同等であり、耐応力緩和特性に優れるため、例えばバーンインソケットなどの耐熱性が要求される用途の素材としては、高ベリリウム銅よりチタン銅のほうが適している。(たとえば特許文献1、2参照。)

[0004]

【特許文献1】

特開平7-258803号公報

【特許文献2】

特開2002-356726号公報

[0005]

【発明が解決しようとしている課題】

しかしながら、特許文献1では、曲げ加工性と応力緩和特性に優れたチタン銅を提案しているが、その場合の導電率は最大で15%IACS程度であり、特許文献2では、チタン銅の強度と曲げ加工性の両立はされるものの、得られる導電率は最大で15%IACS程度である。このように従来のチタン銅の導電率は、最大でも15%IACSであり、高ベリリウム銅の導電率(20%IACS)よりも劣る。このことが、高導電率を求められる用途において、高ベリリウム銅の替わりにチタン銅を用いる際の障害となっていた。高ベリリウム銅並の導電率を得ることができれば、より応力緩和特性に優れ安価なチタン銅を使用することができる。

本発明の目的は、チタン銅の導電率を、強度を低下させることなく、改善する

ことである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

発明者らは、高強度で、導電性に優れるチタン銅を提供することを目的として 鋭意研究した結果、Cu-Ti金属間化合物相の析出量を最適範囲に調整するこ とにより、所望の導電率と強度を得ることができた。

すなわち、本発明は

- (1) $Tie2.5\sim4.5$ mass%含有し、残部Cuおよび不可避的不純物からなる銅合金であり、導電率が16%IACS以上、0.2%耐力が800M Pa以上であることを特徴とする、高強度で導電性に優れるチタン銅、
- (2)T i e 2. 5 e 4. 5 e m a e s e 8 含有し、残部e e u および不可避的不純物からなる銅合金であり、圧延方向に直角な断面で観察されるe C e u e e T i e 属間化合物相の面積率(以下S(%)とする)およびe T i 含有量(以下 e T i e (e m a e s s %)とする)が、S(%)e 8. e 1 × e T i e (e m a e s s %) とする)が、S(%)e 8. e 1 × e T i e (e m a e s s %) e e 7 を る関係にあることを特徴とする、上記(1)に記載の高強度で導電性に優れるチタン銅、
- (3) 鋳塊の熱間圧延、冷間圧延、溶体化処理、冷間圧延、時効処理を順次行なうチタン銅の製造方法において、①時効前の冷間圧延加工度を15%以上、②時効温度を350℃以上、450℃以下、③時効時間を5h以上、20h以下、④時効後の時効温度から300℃までの平均冷却速度を50℃/h以下、とすることを特徴とする、請求項1および2に記載の高強度で導電性に優れるチタン銅の製造方法、

である。

$[0\ 0\ 0\ 7]$

【発明の実施の形態】

以下に本発明の限定の理由を説明する。

(1) 導電率および 0.2% 耐力

導電率を高めると、コネクタとして使用する際に、接点での接触電気抵抗、通電に伴う発熱量が減少する。導電率が16%IACS以上なると、接触電気抵抗

- 、発熱量が、高ベリリウム銅と同レベルになる。そこで、導電率を16%IAC S以上に規定する。より好ましい導電率は、20%IACS以上である。
- 0.2%耐力が低くなると、コネクタとして使用する際に、接点での接圧が低下し、接触電気抵抗が増大する。0.2%耐力が800MPa未満になると、導電率を16%IACS以上に調整しても、高ベリリウム銅と同レベルの接触電気抵抗が得られないため、0.2%耐力を800MPa以上に規定する。

[0008]

(2) チタン濃度

チタン銅合金を時効処理すると、スピノーダル分解を起こして母材中にチタン 濃度の変調構造が生成し、これにより非常に高い強度が得られる。チタン含有量 が2.5 mass%未満の場合、後述する16%IACS以上の導電率を得るた めの時効処理を行った際に、800MPa以上の耐力が得られない。一方、チタ ン含有量が4.5 mass%を超えると、圧延の際に割れが発生するなど製造性 が著しく悪化するばかりでなく、時効条件を調整しても16%IACS以上の導 電率を得ることが困難となる。そこで、チタン含有量を2.5~4.5 mass %とする。

[0009]

(3) Cu-Ti金属間化合物相の面積率

本発明者等は圧延方向に直角な断面で観察されるCu-Ti金属間化合物相の面積率をS(%)、Ti含有量を[Ti](mass%)としたときに、

 $S(\%) \ge 8.1 \times [Ti]$ (mass%) - 17.7 なる関係を満たせば、16%IACSを超える導電率が得られることを見出した

さらに、S(%)と[Ti] (mass%)の関係が

 $S (\%) \ge 8. 1 \times [Ti] (mass\%) - 12. 7$

を満たす場合には、20%IACS以上の導電率が得られることも知見した。

[0010]

(4) 時効条件

 $S(\%) \ge 8.1 \times [Ti]$ (mass%)-17.7を満足するように、Cu-Ti金属間化合物相の析出量を調整するためには、熱間圧延、冷間圧延、溶体化処理、冷間圧延、時効処理と順次行なわれるチタン銅の製造工程において、適切な時効条件を選択することが重要である。S(%)を大きくするためには、時効条件を次のように調整すればよい。

- ①時効温度を高くする。ただし、450℃を時効温度の上限とする。
- ②時効時間を長くする。
- ③時効時の冷却速度を遅くする。この場合、300℃以上の温度範囲における 冷却速度が重要である。
- ④時効前の冷間圧延加工度を高くする。冷間圧延で導入された歪により、Cu -Ti金属間化合物相の析出速度が大きくなる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

一方、時効中にCu-Ti金属間化合物相が粗大化すると、0.2%耐力が低下する。上記①および②の方策は、Cu-Ti金属間化合物相の粗大化を伴う。したがって、時効温度および時間は、Cu-Ti金属間化合物相がそれほど粗大化しない範囲(0.2%耐力が800MPaを下回らない範囲)で調整しなければならない。しかし、上記③の方策では、Cu-Ti金属間化合物相の粗大化は生じない。この場合、S(%)の調整のみに留意すればよい。

上記③、④の方策は、本発明で新たに見出されたものであり、①、②、③および④の方策を組み合わせることにより、導電率が16%IACS以上であり、かつ0.2%耐力が800MPa以上であるチタン銅を製造することが可能になったのである。より具体的には、

①時効前の冷間加工度を15%以上、

- ②時効温度を350℃以上、450℃以下、
- ③時効時間を5h以上、20h以下、
- ④時効後の時効温度から300℃までの平均冷却速度を50℃/h以下とすることで、導電率が16% IACS以上であり、0.2%耐力が800MPa以上であるチタン銅を製造することが可能になったのである。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

【実施例】

電気銅を原料として、高周波真空溶解炉にて表1に示す各種組成のインゴット(幅60mm×厚さ30mm)を鋳造し、850℃で8mmまで熱間圧延した後、冷間圧延し、溶体化処理を行なった。溶体化処理では800℃で1minの加熱を行なった後、約1000℃/秒の速度で冷却した。その後、冷間圧延し、時効を行なった。時効前の圧延加工度、時効条件を変化させて、Cu-Ti金属間化合物相の量を変化させた。時効条件として、時効温度、時効時間および冷却速度を変化させた。冷却速度とは、所定の温度および時間で加熱した後の試料の冷却速度であり、試料に熱電対を装着して温度測定を行い、時効温度から300℃まで冷却する間の平均冷却速度を求めた。

このようにして得られた各合金について、0.2%耐力、導電率およびCu-Ti金属間化合物相の面積率を測定した。0.2%耐力については、引張り試験機を用いてJISZ2241に準拠して測定した。また、導電率はJISH0505に準拠して測定した。

Cu-Ti金属間化合物相の面積率の測定方法を以下に示す。材料の評価面は 圧延方向に対し直角な断面である。切り出した試料を#150の耐水研磨紙で研磨した後、粒径40nmのコロイダルシリカを混濁した仕上げ用研磨剤で鏡面研磨し、その後カーボン蒸着した。FE-SEMを用い、2万倍の倍率で500 μ m²の視野の反射電子像を写真撮影した。その後画像解析装置を用い、この写真上でCu-Ti金属間化合物相の面積率を測定した。測定対象とするCu-Ti金属間化合物相は、面積が $5\times10^{-4}\mu$ m²以上のものとした。

$[0\ 0\ 1\ 3]$



5-							!					·	·							!	:
\S-S=S∇	%	5.4	3.5	0.5	5.7	3.2	0.7	7.4	2.6	1.4	1	1.8	-6.5	-7.1	1.1	-5.4	-3.2	-1.0	6.3	7.9	4.3
S'=8.1[Ti]17.7	(%)	16.7	16.0	17.0	8.3	8.1	8.5	3.5	2.9	3.1	1	0.5	16.5	7.7	2.6	8.5	8.2	8.6	17.2	3.8	9.3
0.2%耐力	(MPa)	954	971	968	887	913	921	816	821	824	l	781	912	742	803	883	875	861	744	711	730
導電率	(%IACS)	20.1	17.1	16.2	20.5	17.4	16.4	21.2	17.7	16.7	J	16.5	11.2	6.8	14.7	12.5	13	15.5	21.4	23.0	18.5
Cu-Ti相の	面積率, S(%)	22.1	19.5	17.5	14.0	11.3	9.2	10.9	5.5	4.5	ı	2.3	10.0	9.0	1.5	3.1	5.0	7.6	23.5	12.2	13.6
冷却速度	(°C/h)	33	28	41	23	49	16	21	35	48	松件	54	37	25	19	1263	566	87	48	34	56
時効時間 冷却速度	(H)	13	13	01	13	15	8	13	10	10	こ割れが発生	13	9	13	2	15	15	15	13	9	30
時効温度	(၃)	380	370	360	380	420	400	450	430	420	圧延時(420	360	310	450	420	420	420	200	480	400
加工度	(%)	09	35	50	90	30	40	20	35	45	冷間	45	ည	09	20	30	30	30	20	35	40
TI含有量, [Ti]	(mass%)	4.25	4.16	4.28	3.21	3.18	3.24	2.62	2.54	2.57	4.63	2.25	4.22	3.14	2.50	3.23	3.20	3.25	4.31	2.66	
No.			2	3	4	2	9	7	∞	တ	10	=	12	13	14	15	16	17	2	19	20
	然思彦											开									

[0014]

表 1 からわかるように、本発明例No. $1\sim 9$ は、いずれもS(%) ≥ 8 . 1 × [Ti] (mass%) -1 7. 7 を満たし、1 6 % IACS以上の導電率を有し、また、8 0 0 MP a以上の 0. 2 %耐力を示している。特に、S (%) \geq

8/E



8. 1× [Ti] (mass%) −12. 7を満たす (表1においてΔS=S−S'≥5) 発明例1、4および7は、導電率が20%IACSを超えている。これら発明例における時効後の冷却速度は50℃/h以下である。

[0015]

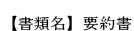
一方、比較例10はTi含有量が4.5mass%を超えるため、冷間圧延中に割れが発生し、試験を継続することができなかった。比較例11はTi含有量が2.5mass%未満であるため、16%IACS以上の導電率を得る条件で時効した場合の0.2%耐力が800MPaに満たない。

また、比較例 $1 \ 2$ は時効前の冷間加工度が低く、比較例 $1 \ 3$ は時効温度が低く、比較例 $1 \ 4$ は時効時間が短く、比較例 $1 \ 5 \sim 1 \ 7$ は時効時の冷却速度が速いため、 $S(\%) \ge 8 \ 1 \times [Ti]$ (mass%) $-1 \ 7 \ 7 \ 7$ を満たさず、 $1 \ 6 \%$ $IACS以上の導電率を示さない。また、比較例 <math>1 \ 8 \sim 2 \ 0$ は $S(\%) \ge 8 \ 1$ × [Ti](mass%) $-1 \ 7 \ 7 \ 7$ を満たし、 $1 \ 6 \%$ $IACS以上の導電率を示するのの、比較例 <math>1 \ 8 \ 3$ よび $1 \ 9$ は時効温度が高すぎるため、比較例 $2 \ 0$ は時効時間が長すぎるために $C \ u-Ti$ 金属間化合物相が粗大化し、 $0 \ 2 \ 7$ が $8 \ 0 \ 0$ MP a に満たない。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

【発明の効果】

以上の説明で明らかなように、本発明によれば、近年の電子機器の小型化、薄 肉化に対応できる、強度および導電率に優れた銅合金を提供できる。



【要約】

【課題】 本発明は、高強度で高導電率の望まれる用途において、高強度で導電性に優れるチタン銅を提供することを目的としている。

【解決手段】 $Ti & 2.5 \sim 4.5 mass \%含有し、残部Cuおよび不可避的不純物からなり、導電率が<math>16\%IACS$ 以上、0.2%耐力が800 MPa以上である高強度で導電性に優れるチタン銅で、圧延方向に直角な断面で観察されるCu-Ti金属間化合物相の面積率(以下S(%)とする)およびTi含有量(以下[Ti](mass %)とする)が、 $S(%) \ge 8.1 \times [Ti]$ (mass %)-17.7を満たすことを特徴とする。

【書類名】

出願人名義変更届 (一般承継)

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-78751

【承継人】

【識別番号】

303053758

【氏名又は名称】

日鉱金属加工株式会社

【代表者】

足立 吉正

【提出物件の目録】

【物件名】

商業登記簿謄本 1

【援用の表示】

特願2000-247246の名義変更届に添付のものを援用す

る。

【物件名】

承継証明書 1

【援用の表示】

特願2000-247246の名義変更届に添付のものを援用す

る。

ページ: 1/E

認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2003-078751

受付番号

5 0 3 0 1 7 7 2 8 8 3

書類名

出願人名義変更届(一般承継)

担当官

田丸 三喜男

9079

作成日

平成15年12月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年10月27日

特願2003-078751

出願人履歴情報

識別番号

[397027134]

1. 変更年月日

1997年 5月28日

[変更理由]

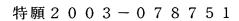
新規登録

住 所

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

氏 名

日鉱金属株式会社



出願人履歴情報

識別番号

[303053758]

1. 変更年月日

2003年10月 7日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県高座郡寒川町倉見三番地

氏 名

日鉱金属加工株式会社